

مهندسی معکوس، طراحی، ساخت و تست شاتر نودسن سل آرسنیک دستگاه MBE

دکتر علی صدر و دکتر وحید رضا بزدان پناه

مهندس مانده گرامی نژاد و مهندس امیر خالق پرست سرشکه



دستاوردها در جهت رفع چالش های کشور

شاتر سل آرسنیک دستگاه ۱/۸ میلیون دلاری MBE دانشگاه یکی از مهمترین شاترهای دستگاه است به گونه ای که بیش از ۹۰٪ افزارهای نیمه رسانای قابل رشد با این دستگاه به این سل و عملکرد صحیح شاتر آن نیازمند هستند. بنابراین طراحی و ساخت این شاتر ظرفیت عملیاتی دستگاه را به طور چشم گیری افزایش داد.

مشتریان بالقوه / صنایع هدف

وزارت نیرو.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران.
صنایع الکترونیک کشور.
دانشگاه ها.



خلاصه طرح

تمامی سل های فعال دستگاه MBE (جز سل آرسنیک) دارای یک دریچه ای (شاتر) بودند که با باز و بسته کردن آن می توانستیم شار خروجی مواد را از سل کنترل کنیم. در این طرح شاتر سل آرسنیک به همراه سیستم کنترلی آن طراحی و ساخته شد. فرآیند ساخت / تولید



شکل ۱: سمت راست مکان خالی شاتر سل آرسنیک بر روی دستگاه
و ۲ تصویر سمت چپ قطعه های طراحی شده شاتر قبل از نصب.

با الهام از شاتر های دیگر و مهندسی معکوس آنها و بررسی سیستم کنترلی آن سیستم کنترلی و شاتر آرسنیک دستگاه MBE طراحی و ساخته شد.

پس از ساخته شدن این شاتر صحت عملکرد آن برای کنترل شار آرسنیک در دماهای مختلف سل آرسنیک و در فشار فوق بالا تست شد.

ویژگی ها / مزایای طرح

شاتر سل آرسنیک دستگاه MBE با ارزشی معادل ۱۰۰۰۰۰ یورو نه تنها از خروج ارز برای خرید این شاتر جلوگیری کرد بلکه امکان ساخت شاتر برای سل های دیگر در صورت خواهی را نیز فراهم کرد.



شکل ۲: کنترلر و شاتر طراحی شده و ساخته شده برای سل آرسنیک.

MBE آزمایشگاه

پژوهشکده الکترونیک و دانشکده مهندسی برق

yazdanv@iust.ac.ir

راه اندازی دستگاه لایه نشانی به روش پرتو مولکولی نیمه رساناها گروه ۳-۵ و مشخصه یابی آنها

مهندس پوریا حسینزاده
مهندس علی زرگر

دکتر وحید رضا یزدان پناه

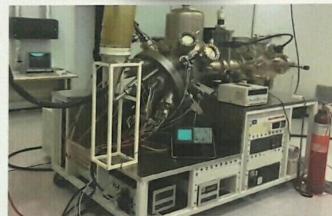


دستاوردها در جهت رفع چالش‌های کشور

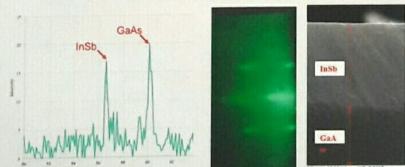
دستگاه MBE با ارزشی معادل ۱/۸ میلیون دلار تنها دستگاه رشد به روش پرتو مولکولی ایران است که با آن می‌توان افزارهایی دقیق همچون لیزرها، ترازیستورها پرسرعت و سلول‌های خورشیدی با بازده بالا را ساخت. این دستگاه پژوهش در مورد نیمه رساناها گروه ۳-۵ با بالاترین دقیق ساخت در جهان را برای پژوهشگران کشور فراهم می‌سازد.

مشربان بالقوه / صنایع هدف

وزارت نیرو.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران.
صنایع الکترونیک کشور.
دانشگاه‌ها.



شکل ۱: دستگاه لایه نشانی به روش پرتو مولکولی MBE



شکل ۲: یکی از نمونه‌های رشد داده شده با دستگاه و مشخصه یابی‌های مربوط به آن.

در این طرح دستگاه لایه نشانی به روش پرتو مولکولی (MBE) که برای رشد لایه‌های فوق نازک نیمه رسانای گروه ۳-۵ از جدول تناوبی است به همراه دستگاه‌های مشخصه یابی مربوط به آن راه اندازی شد.

فرآیند ساخت / تولید

پس از بررسی نواقص و خرایی‌های دستگاه به حل مشکلات دستگاه پرداخته شد و پس از رفع بیش از ۹۰٪ مورد از چالش‌های مربوطه، این دستگاه راه اندازی شد. پس از راه اندازی دستگاه برای آزمایش عملکرد آن، ۲٪ رشد موفق نیمه رساناها InSb بر روی زیر لایه GaAs با این دستگاه انجام شد.

ویژگی‌ها / مزایای طرح

این دستگاه تنها دستگاه MBE کشور است که به واسطه آن می‌توان طیف وسیعی از لایه‌های فوق نازک نیمه رساناها گروه ۳-۵ را رشد داد. این دستگاه دقیق ترین دستگاه رشد این مواد در دنیا است.

آزمایشگاه MBE

پژوهشکده الکترونیک و دانشکده مهندسی برق
yazdanv@iust.ac.ir

راه اندازی سامانه اندازه گیری پارامتر های مورد نیاز جهت تعیین نا خالصی های نیمه رسانا های گروه ۳-۵

دکتر وحیدرضا یزدان پناه، فاطمه محمدزاده، طاهره شمسی



دستاوردها در جهت رفع چالش های کشور

- مشخصه یابی لایه های رشد داده شده توسط MBE دستگاه
- ارائه خدمات مشخصه نگاری با آزمایش اثر هال به جامعه علمی - پژوهشی کشور
- اندازه گیری پارامتر های مورد نظر و مشخصه یابی نمونه



شکل ۱ دستگاه MBE



شکل ۲ سامانه اندازه گیری اثر هال



شکل ۳ یک قطعه چهار برش آماده اندازه گیری با اتصال اهمی

مشتریان بالقوه / صنایع هدف

- صنایع الکترونیک
- مراکز لایه نشانی
- مراکز پژوهشی - تحقیقاتی
- پژوهشکده الکtronیک دانشگاه علم و صنعت ایران
- مراکز ساخت لامپ های LED

خلاصه طرح

هدف اندازه گیری ولتاژ اثر هال می باشد که با استفاده از این نتیجه می توان پارامترهایی همچون نوع حامل ها، تحرک پذیری، مقاومت و چگالی حامل ها را در یک قطعه نیمه هادی بدست آورد.

فرآیند ساخت / تولید

- آماده سازی قطعه به شکل چهار پرس طریق عمل Sandblasting
- برقراری اتصال اهمی با توجه به جنس ماده توسط Sintering
- اعمال جریان به دو سر قطعه
- اندازه گیری ولتاژ اثر هال
- مشخصه یابی نمونه مورد نظر
- ویژگی ها / مزایای طرح

با استفاده از این سامانه پارامترهایی همچون نوع حامل ها، تحرک پذیری، مقاومت و چگالی حامل ها برای ویفرهای نیمه هادی و لایه های نازک اندازه گیری می گردد.

ارتباط با ما

پژوهشکده الکtronیک، دانشکده مهندسی برق
yazdanv@iust.ac.ir

طراحی، به روز رسانی و ارتقای سیستم کنترلی دستگاه MBE

دکتر علی صدر و دکتر وحید رضا یزدان پناه
مهندس سعید سرخوشان



دستاوردها در جهت رفع چالش‌های کشور

سیستم کنترلی قدیمی دستگاه ۱/۸ میلیون دلاری MBE دانشگاه بارها دچار خرابی‌های مکرر شده بود و نه تنها امکان تعمیر آن مشکل تر می‌شد بلکه خطر آسیب زدن به بخش‌های الکترونیکی دیگر دستگاه را به دنبال داشت. بنابر این سیستم کنترلی جدید نه تنها امکان بهره برداری از دستگاه را آسان می‌کند بلکه از آسیب زدن به اجزای صحیح دستگاه جلوگیری می‌کند.

مشتریان بالقوه / صنایع هدف

وزارت نیرو.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران.
صنایع الکترونیک کشور.
دانشگاه‌ها.



خلاصه طرح

- دستگاه MBE پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران با یک کامپیوتر بسیار قدیمی تحت سیستم عامل DOS کنترل می‌شد.
- با طراحی یک سیستم کنترلی جدید، این سیستم به روزرسانی شده و ارتقا یافت.
- فرآیند ساخت / تولید



شکل ۱: دستگاه MBE



شکل ۲: سیستم ارتقا یافته کنترلی دستگاه با امکان برنامه نویسی.

بعد از پیاده سازی نقشه ورودی‌ها و خروجی‌های دستگاه و آشنایی با سیستم‌های کنترلی مشابه روز دنیا در این زمینه، سیستم کنترلی بسیار دقیقی تحت سیستم عامل Windows طراحی شد و سیستم کنترلی این دستگاه ارتقا یافت.

ویژگی‌ها / مزایای طرح

سیستم کنترلی جدید نه تنها توانمندی‌های سیستم کنترلی قدیمی را دارد است بلکه قادر به برنامه نویسی و اجرای فرامین و ثبت فعالیت‌ها و داده‌های مهم رشد نیز است.

MBE آزمایشگاه

پژوهشکده الکترونیک و دانشکده مهندسی برق
yazdanv@iust.ac.ir